Also published as:

] JP2055486 (B)

了JP1630310 (C)

VACUUM HEAT-TREATING FURNACE

Publication number: JP1176023 (A) **Publication date:** 1989-07-12 Inventor(s): SUGIYAMA MICHIO Applicant(s): SUGIYAMA MICHIO

Classification:

- international:

C21D1/62; C21D1/18; C21D1/773; C21D1/62; C21D1/18;

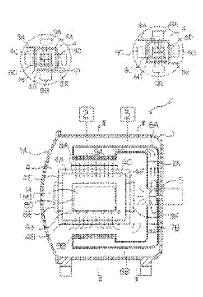
C21D1/74; (IPC1-7): C21D1/62; C21D1/773

- European:

Application number: JP19870335767 19871229 Priority number(s): JP19870335767 19871229

Abstract of JP 1176023 (A)

PURPOSE: To cool a material to be treated at a uniform rate and to control the generation of quench distortion to the utmost by providing a means for appropriately changing the flow of a cooling gas in accordance with the shape, size, etc., of the material. CONSTITUTION: When plural thin sheetshaped materials M are treated, the material M is heated in a vacuum, the cooling gas is then supplied into a vacuum vessel 1 from a cooling gas feeder 3, and the cooling doors 8A and 8B of the upper and bottom walls 4A and 4B of a heating chamber 4 are opened. The damper 7A of the duct 6A communicating with the upper wall 4A and the damper 7B of the duct 6B communicating with the bottom wall 4B are alternately opened, and a circulating device 5 is operated.; The cooling gas flows in from the upper wall 4A through an injection nozzle 9A and flows out from the bottom wall 4B, or the cooling gas flows in from the bottom wall 4B through an injection nozzle 9B and flows out from the upper wall 4Å. The cooling gas is thus circulated. Accordingly, the thin sheet-shaped material M is cooled all over at a uniform cooling rate, and quenched while reducing the generation of quench distortion.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

1 of 1 7/21/2009 10:19 AM

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-176023

⑤Int Cl.⁴ C 21 D 1/773 識別記号 庁内整理番号 ④公開 平成1年(1989)7月12日

7518-4K

審查請求 有 発明の数 1 (全7頁)

の発明の名称 真空熱処理炉

②特 願 昭62-335767

②出 願 昭62(1987)12月29日

79発 明 者 杉山 道生

愛知県春日井市高森台3丁目7番地の21

道生 杉山 の出 願 人

愛知県春日井市高森台3丁目7番地の21

⑪代 理 人 弁理士 飯田 堅太郎 外1名

1. 発明の名称

真空熟处理炉

2.特許請求の範囲

真空容器に減圧装置と冷却ガス供給装置とが接 続され、前記真空容器内には、加熱室と、該加熱 室周囲の所定位置に配置されて、供給される冷却 ガスを前記真空容器内で循環させる循環装置とが 配設されている真空熱処理炉であつて、

前記加熱室が略直方体形状とし、

前記循環装置の冷却ガス吐出側には、それぞれ 独立して開閉可能なダンパを備えるとともに、そ れぞれ先端に吹出ノズルを備える4つのダクトが

前記各吹出ノズルが、それぞれ前記加熱室にお ける上壁、底壁及び左右の両側壁に対して、間隙 を有しかつ対向して配置され、

前記加熱室における前記吹出ノズルに対向する 上壁・底壁及び左右の両側壁の部位と、前壁及び 後壁の部位とには、それぞれ独立して開閉可能な 冷却用扉が設けられている、

ことを特徴とする真空熱処理炉。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

この発明は、一塞式の真空熱処理炉に関し、詳 しくは、鋼材等の被処理物を真空加熱した後、ガ ス冷却を利用して熱処理する真空熱処理炉に関す

く従来の技術>

従来のこの種の一室式のガス冷却を利用する真 空熱処理炉では、真空容器に減圧装置と冷却ガス 供給装置とが接続され、真空容器内に加熱室が配 設され、真空容器内の加熱室周囲に、供給された 冷却ガスを循環させる循環装置が配設されている

そして、従来のこの種の真空熱処理炉では、ガ ス冷却の方式の差により、つぎの 2 種類のタイプ のものがある。

(1) 1番目のタイプは、加熱室を略直方体形状 とし、前郎に設けられた被処理物を出し入れする

内部原の他に、加熱室の上壁とに滑かに循環を設け、さらに、加熱室の上壁と容器内に循環を設けるの冷却ファンを設けるタイプにある。 そしてこのタイプの被処理物の冷却時に治却ファンを冷却用原を共に開放させるとともに冷却ファンを作動させ、被処理物を冷却が入の上方から流れるのは下方から上方への一方に、被処理物を冷却していた。

(2) 2番目目ののは、 2番目ののは、 2番目ののののは、 2番目のののののは、 2番目のののののは、 2番目のののののは、 2番目のののののは、 2番目のののののは、 2番目のは、 2番目のは、

向かう冷却ガスの流れを利用し、被処理物を冷却 していた。

<発明が解決しようとする問題点>

一番目のタイプの炉では、冷却ガスの上方から下方へ、あるいは下方から上方への一方向だけの流れを利用しており、被処理物が細長い棒状としている場合には、上下方向に吊り下げるようにし、また、被処理物が薄い板状としている場合には、上下方向に立てるようにすれば、均一な焼入れを行なうことができる。

しかし、被処理物を略球形状、略立方体、略直方体等の厚肉大物被処理物とする場合には、冷却ガスの上流側と下流側とに分かれる被処理物の上部と下部との冷却速度が著しく異なり、被処理物に大きな焼入れ歪が生じ易くなり、1番目のタイプの炉で熱処理するには不向きであった。

なお、この欠点は、二段、三段等の段積みで熱 処理する場合にも同様であり、上段側と下段側と の一方の冷却ガス下流側の被処理物の冷却速度が 遅くなり、その下流側の被処理物の焼入れが不充

分となつて、この 1 番目のタイプの炉で熱処理するのには不向きであつた。

また、2番目のタイプの炉では、加熱室内周壁の吹出ノズルを経て加熱室周壁から半径方向内方に向かって被処理物に当たった後、加熱室の前後に向かう冷却ガスの流れを利用しており、被処理物が略球状。略立方体、略直方体等の厚肉大物被処理物としている場合には、良好に焼入れを行なりことができる。

特に、近年に至つては、ターボファンの利用や加圧ガス冷却の発達により、より速いガス冷却速

度が得られるようになり、冷却速度が増々速くなっているため、上述の焼入れ歪の問題が生じ易くなっている。

この発明は、上述の問題を解決できるもので、被処理物の形状・大きさ等が変わつても、冷却がスの流れを適宜変更することができ、被処理物を均一な速度で冷却することができて、焼入れ蚤の発生を極力抑えて熱処理することができる真空熱処理炉を提供することを目的とする。

<問題点を解決するための手段>

この発明に係る真空熱処理炉は、真空容器に減圧装置と冷却ガス供給装置とが接続され、真空容器内には、加熱室と、加熱室周囲の所定位置に配置されて、供給される冷却ガスを真空容器内で循環させる循環装置とが配設されている真空熱処理炉であつて、

加熱室が略直方体形状とし、

循環装置の冷却ガス吐出側には、それぞれ独立 して開閉可能なダンパを備えるとともに、それぞれ先端に吹出ノズルを備える4つのダクトが接続 され、

各吹出ノズルが、それぞれ加熱室における上望 、底壁及び左右の両側壁に対して、間隙を有しか つ対向して配置され、

加熱室における吹出ノズルに対向する上望、底壁及び左右の両側壁の部位と、前壁及び後壁の部位とには、それぞれ独立して開閉可能な冷却用尿が設けられていることを特徴とする。

く発明の作用・効果>

室の壁部から加熱室外へ流出され、循環装置に吸 気されて再び循環する。

したがつて、この発明に係る真空熱処理炉では、冷却ガスの流れを適宜変更することができるため、被処理物の形状・大きさ等が変わることとなっても、被処理物に対応した冷却ガスの流れで冷却でき、被処理物を均一な速度で冷却できて、焼入れ蚤の発生を極力抑えることができる。

く実施例>

以下、この発明の一実施例を図面に基づいて説明する。

実施例の真空熱処理炉下は、第1~3 図に示すように、真空容器1 に公知の減圧装置 2 と登案がス等の冷却ガス供給装置 3 とが接続され、真空容器1 内に加熱室 4 が配設されている。真空容器1の前部は内部に被処理物 M を装入する装入扉1 A としている。

ъ.

各 ダ ク ト 6 A . 6 B . 6 C 及 び 6 D は、第 3 図に示すように、元 部 側に ダ ン パ 7 A . 7 B . 7 C 及 び 7 D を 備 え て い る。各 ダ ン パ 7 A ~ 7 D は、真空容器 1 外 に配置される図示しないエア シリンダ等を利用した 開閉装置により、 それぞれ独立して開閉可能としている。

A~8 Dの開放郵位まで延びている。そして、それぞれの先端郵位には、各壁郵 4 A~4 Dに対して間隙を有しかつ対向して配置され、複数の吐出孔を備える吹出ノズル9 A.9 B.9 C 及び9 Dが配置されている。

つぎに、この実施例の炉下の使用態様について 説明する。

まず、薄い板状の被処理物M1を熱処理する場合について述べる。ちなみに、被処理物M1が滞い板状とする場合には、処理量を考慮すると、複数の被処理物M1を立てて上下方向で冷却ガスを流すことが好ましい。

まず、 装入 原 1 A と加熱 室前壁 4 E の冷却用原8 E とを開放して加熱室 4 内に複数の被処理物 M 1 を立てて装入し、装入 原 1 A と冷却用原8 E とを閉鎖する。

そして、減圧装置 2 を作動させて、真空容器 1 内を真空状態とし、被処理物 M 1 を加熱する。

被処理物M1を所定温度で所定時間維持したならば、冷却ガス供給装置3を作動させ、真空容器

1 内を冷却ガスの加圧状態とする。と同時に、加熱室上・底壁 4 A・ 4 B の冷却用扉 8 A・ 8 B と、上壁 4 Aに通じるダクト 6 A のダンバ 7 A とを開放し、循環装置 5 を作動させる。

すると、冷却ガスは、吹出ノズル9Aを経て加熱室上壁4Aから流入して底壁4Bから流出し、その後、循環装置5内へ吸入され、ダクト6Aを経て再び吹出ノズル9Aから加熱室4へ上方から流入して循環することとなる(第1~4図参照)

その後、ダンパ7Aを閉じ、底壁4Bに通ずる ダクト6Bのダンパ7Bを開放する。

すると、冷却ガスは、吹出ノズル9 Bを経て加熱室底壁から流入して上壁4 A から流出し、その後、循環装置5 を経て循環することとなる(第5 図参照)。

そして、これらの加熱室4内を上方から下方へ 又は下方から上方へ流れる冷却ガスにより、薄い 板状の被処理物M1が各部を均一な冷却速度で冷 却され、焼入れ盃の発生を低減されて焼入れされ

ることとなる。

その後、焼入れ処理がなされたならば、循環装置 5 を停止させ、装入扉 1 A 及び加熱室前壁 4 E の冷却用扉 8 E を開放し、被処理物 M 1 を取出せばよい。

つぎに、 二・三段等の段積みで被処理物 M 2 2 を熱処理する場合を説明すると、 冷却時、 加熱 室 左右 側壁 4 C に 通 じ る ダクト 6 C のダンパ 7 C と、 右側壁 4 C に 通 じ る ダクト 6 D のダンパ 7 C と、 右側壁 4 D に 通 じ る ダクト 6 D のダンパ 7 D とを順次交互に開放し、循環装置 5 を作動させればよい。

すると、冷却ガスは、第6・7図に示すように、吹出ノズル9Cを経て左側壁4Cから加熱室4へ流入して右側壁4Dから流出して循環したり、吹出ノズル9Dを経て右側壁4Dから加熱室4へ流入して左側壁4Cから流出して循環する。

そのため、段積みの被処理物 M 2 の各々を均一に冷却することができ、焼入れ歪の発生を押えて被処理物 M 2 の焼入れが行なえる。

さらに、球状等の厚肉大物の被処理物 M 3 を熱処理する場合には、冷却時、加熱室 4 の各壁 4 A ~ 4 F と、各ダクト 6 A ~ 6 D の各ダンパ 7 A へ 7 D とを全て開放して循環装置 5 を作動させればよい。

すると、冷却ガスは、第10・11図に示すように、各吹出ノズル9A~9Dを経て加熱室4全周の上壁4A・底壁4B・及び左右側壁4C・4Dから流入し、前後壁4E・4Fから流出して循環する。

そのため、従来の技術の欄で述べた2番目のタイプの炉と同様となつて、厚肉大物被処理物M3を均一に恰却することができ、焼入れ歪の発生を抑えて被処理物M3の焼入れが行える。

さらに、 所望に応じて、 加熱室前後壁 4 E・ 4 Fを除いた各壁 4 A~ 4 Dを開放した状態で、 上・ 底壁 4 A・ 4 Bに通じるダクト 6 A・ 6 Bのダンパ 7 A・ 7 Bを開放させたり、 左右 側壁 4 C・ 4 Dに通じるダクト 6 C・ 6 Dのダンパ 7 C・ 7 Dを開放させ、循環装置 5 を作動させてもよい。

特開平1-176023 (5)

このような想様とすると、冷却ガスは、第8・9図に示すように、加熱室4内へ上下方向から流入して左右方向へ流出したり、あるいは、加熱室4内へ左右方向から流入して上下方向へ流出することとなる。

したがって、実施例の真空熱処理炉Fでは、冷却用扉8A~8Fやダンバ7A~7Dを操作し、冷却時における加熱室4内の冷却ガスの流れを上下方向・左右方向・前後方向等を組合わせた第4~10図に示す7つの基本形の他、さらに種々の流れを選択することができる。

そのため、被処理物の形状・大きさ等が変わることとなっても、冷却ガスの流れを適宜変更することができるため、被処理物に対応した冷却ガスの流れで冷却でき、既述の発明の作用・効果の値で述べたと同様な効果を奏する。

なお、実施例の炉下において、各冷却用炉 8 A~8 Fやダンパ7A~7Dの動作をコントローラ等で調整できるようにし、例えば、第4~10図に示す7つの基本形を時間を含めて自動的に構成

できるようにして、同一あるいは異種の被処理物 Mを種々のパターンによる自動操作で真空熱処理 することもできる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図はこの発明の一実施例を示す断面図、第2 図は同実施例における第1 図の II ー II 部位を示す断面図、第3 図は同実施例における第1 図の III ー III 部位を示す断面図、第4 図・第5 図・第6 図・第7 図・第8 図・第9 図・第10 図はそれぞれ冷却時の冷却ガスの流れを種々変更させた際の概略断面図、第11 図は同実施例における第10 図のエーエ郎位を示す概略断面図である。

- 1 … 真空容器、
- 2 … 減圧装置、
- 3 …冷却ガス供給装置、
- 4 … 加熱室、
- 4 A … 上壁、
- 4 B … 底壁、
- 4 C … 左 側 壁、
- 4 D … 右側壁、

4 E ··· 前壁、

4 F … 後壁、

5 … 循環装置、

6 A · 6 B · 6 C · 6 D · · ダクト、

7 A · 7 B · 7 C · 7 D ··· ダンバ、

8 A · 8 B · 8 C · 8 D · 8 E · 8 F

… 冷却用扉

9 A · 9 B · 9 C · 9 D ··· 吹出ノズル、

F ··· 真空热処理炉、

M (M1-M2·M3) … 被処理物。

特 許 出 顧 人

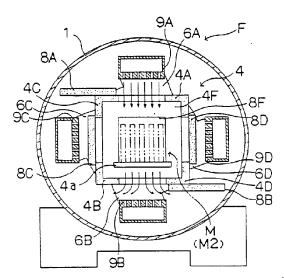
杉 山 道

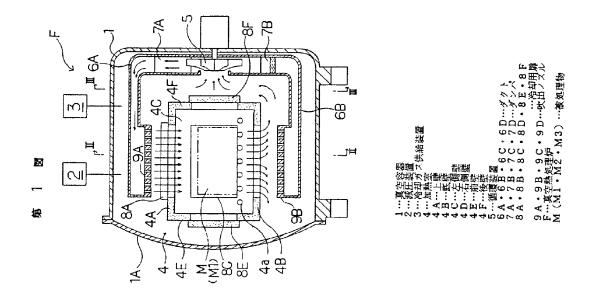
代 理 人

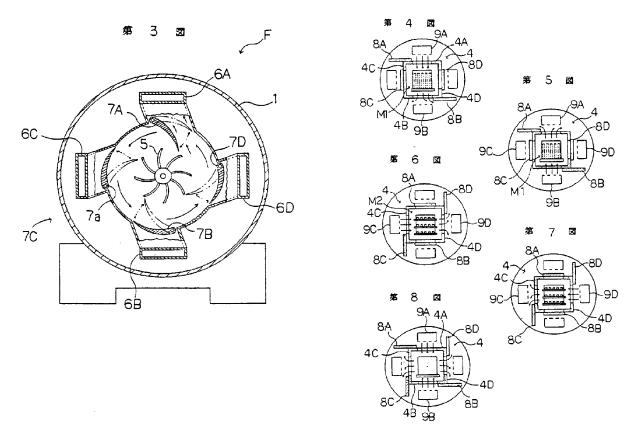
 弁理士
 飯田堅太郎

 弁理士
 飯田昭安

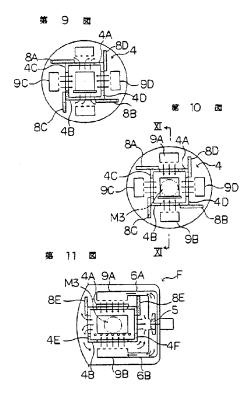
第 2 図







-130 -



PAT-NO: JP401176023A DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01176023 A

TITLE: VACUUM HEAT-TREATING FURNACE

PUBN-DATE: July 12, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

SUGIYAMA, MICHIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

SUGIYAMA MICHION/A

APPL-NO: JP62335767

APPL-DATE: December 29, 1987

INT-CL (IPC): C21D001/773 , C21D001/62

US-CL-CURRENT: 266/250 , 432/205

ABSTRACT:

PURPOSE: To <u>cool</u> a material to be treated at a uniform rate and to control the generation of quench distortion to the utmost by providing a means for appropriately changing the flow of a <u>cooling</u> gas in accordance with the shape, size, etc., of the material.

CONSTITUTION: When plural thin sheet-shaped materials M are treated, the material M is heated in a vacuum, the <u>cooling</u> gas is then supplied into a vacuum vessel 1 from a <u>cooling</u> gas feeder 3, and the <u>cooling</u> doors 8A and 8B of the upper and bottom walls 4A and 4B of a heating chamber 4 are opened. The damper 7A of the duct 6A communicating with the upper wall 4A and the damper 7B of the duct 6B communicating with the bottom wall 4B are alternately opened, and a circulating device 5 is operated. The <u>cooling</u> gas flows in from the upper wall 4A through an injection nozzle 9A and flows out from the bottom wall 4B, or the <u>cooling</u> gas flows in from the bottom wall 4B. The <u>cooling</u> gas is thus circulated. Accordingly, the thin sheet-

shaped material M is $\underline{\text{cooled}}$ all over at a uniform $\underline{\text{cooling}}$ rate, and quenched while reducing the generation of quench distortion.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO&Japio